(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許山願公開番号

特開平8-325226

(43)公開日 平成8年(1996)12月10日

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	广内整理番号	F l			技	術表示箇所
C 0 7 C 401/00		7419-4H	C 0 7 C 401/	/00			
B 0 1 J 31/04			B01J 31/	/04		Х	
31/22			31/	/22		X	
31/24			31/	/24		x	
// C07B 61/00	300		C07B 61/		3 0 0		
			審査請求	未請求	請求項の数 2	OL	(全 8 頁)
(21)出願番号	特願平7-13163 0			00000300			
(22)出顧日	平成7年(1995)5月30日		1	帝人株式			n a m a ri
			1	八敗 所入 岡本 真	大阪市中央区南本町1丁目6番7号		
			1	, ,	,		
					国市日の出町2番1号 帝人株式		
					岩国製造所内		
				押田海			
			1		国市日の出町 2	番1号	帝人株式
	•		Į.		岩国製造所内		
				田中利			
					国市日の出町 2	番1号	帝人株式
					岩国蚁造所内		
	,•		(74)代理人 乡	弁理士	前田 純博		
	,						
			1				

(54) 【発明の名称】 ビタミンD3 誘導体の製造法

(57)【要約】

【目的】 1α , 24-ジヒドロキシー22 (E) ーデヒドロビタミンD。またはその誘導体の簡便な製造法を*

*提供する。

【構成】 下記式で扱わされるピタミンD3 誘導体の製造法。

[式中、R¹ 、R² 、およびR³ は同一もしくは異なって、水素原子、トリ(低級アルキル)シリル基、アリールジ(低級アルキル)シリル基、ジアリール低級アルキルシリル基、またはトリアリールシリル基を表わし、X

はヨウ素原子または臭素原子を表わし、AおよびBはいずれも水素原子であるか、または一緒になって炭素一炭 素単結合を表わす。] 1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記式(1)

【化1】

基、アリールジ(低級アルキル)シリル基、ジアリール 低級アルキルシリル基、またはトリアリールシリル基を 表わし、Xはヨウ素原子または臭素原子を表わし、Aお よびBはいずれも水素原子であるか、または一緒になっ て炭素一炭素単結合を表わす。〕で表わされる化合物 と、下記式 (II)

【化2】

$$\mathbb{R}^3$$
 O \mathbb{R}^2 (11)

[式中、R²、R³ は同一もしくは異なって、トリ(低 級アルキル)シリル基、アリールジ(低級アルキル)シ リル基、ジアリール低級アルキルシリル基、またはトリ アリールシリル基を表わす。] で表わされる化合物とを パラジウム触媒の存在下に反応せしめることを特徴とす る下記式 (III)

(化3)

[式中、R¹、R²、R³、A、およびBの定義は、上 記式(I)または(II)におけるそれぞれの定義と同じ である。〕で表わされるビタミンD。誘導体の製造法。

【請求項2】 上記式(I)において、R¹ が水素原子 であり、AおよびBが一緒になって炭素一炭素単結合を **表わし、Xが臭素原子であり、かつ上配式(II)におい** て、R² およびR³ が t ープチルジメチルシリル基であ る、請求項1に記載のビタミンD。 誘導体の製造法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、医薬品として有用な1 α, 24-ジヒドロキシ-22 (E) -デヒドロビタミ ンDaおよびその誘導体の製造法に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、1 αーヒドロキシピタミンD類 の合成法は、a)ステロイド化合物からの合成、b)ピ タミンD前駆物質からの合成、c)コンパージェント法 によるA環、CD環、側鎖の合成とそれらのカップリン グによるもの、の3種類に分類される。

2

【0003】このうちc)の方法としては、トロストら (Trost, B.M., J. Am. Chem. Soc., ジャーナル・オブ ・ザ・アメリカン・ケミカル・ソサイアティー、11 4, 9836-9845 (1992)) によるパラジウ [式中、R1 は水素原子、トリ(低級アルキル)シリル 10 ム触媒を用いるカップリング法の報告がある。しかしな がら、このトロストらによって具体的に開示されている のは 1α ーヒドロキシビタミンD $_3$ および 1α , 25ー ジヒドロキシビタミンD:の合成のみであり、側鎖にア リルアルコールを有する1α,24-ジヒドロキシー2 2 (E) ーデヒドロビタミンDs またはその誘導体の例 はなかった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】パラジウムがアリルア ルコールまたはその誘導体と反応することは広く知られ 20 た事実である。従って、側鎖にパラジウムと反応しうる アリルアルコールまたはその誘導体を有するハロゲン化 メチレン誘導体をトロストらの方法でパラジウム触媒に よりカップリング反応に付した場合、1α,24ージヒ ドロキシー22 (E) ーデヒドロビタミンD: またはそ の誘導体が得られるかどうかは全く不明であった。

[0005]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明者らは、 パラジウム触媒を用いるカップリング反応を鋭意研究し た結果、本発明に到達した。

【0006】すなわち、本発明は下配式(1) [0007]

[化4]

$$\begin{array}{c}
 & O R^{1} \\
 & A \\
 & X & H
\end{array}$$

【0008】 [式中、R1 は水素原子、トリ(低級アル 40 キル) シリル基、アリールジ(低級アルキル) シリル 基、ジアリール低級アルキルシリル基、またはトリアリ ールシリル基を表わし、Xはヨウ素原子または臭素原子 を表わし、AおよびBはいずれも水素原子であるか、ま たは一緒になって炭素一炭素単結合を表わす。〕で表わ される化合物と、下配式 (II)

[00091

[化5]

$$R^3$$
 O R^2

50

-420-

3

【0010】 [式中、R*、R* は同一もしくは異なって、トリ(低級アルキル)シリル基、アリールジ(低級アルキル)シリル基、ジアリール低級アルキルシリル基、またはトリアリールシリル基を表わす。] で表わされる化合物とをパラジウム触媒の存在下に反応せしめることを特徴とする下記式(III)

[0011]

[化6]

【0012】 [式中、R'、R'、R、A、およびB の定義は、上記式(I) または(II) におけるそれぞれ の定義と同じである。] で表わされるピタミンD。誘導 体の製造法である。

【0013】なお、木切細寄において用いる「低級」なる用新は、炭素数8個までの基をいう。また、「アリール」なる用語は芳香族基をいう。

【0014】本発明方法において原料として用いられる上記式(I)で表わされる化合物のうち、例えばXが臭 π 表原子であり、 π が水素原子であり、 π および π おになって炭素一炭素単結合であるものは、例えば、特 開半6-263667号公報に記載の方法を利用して、下記のようにピタミン π より誘導される。

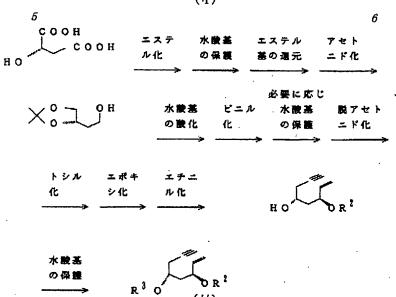
[0015] [化7]

【0016】上記反応式中、 R^0 は例えば炭素数 $1\sim8$ のアルキル基を表わし、Rは R^1 と区別できる水酸基の保護基を表わす。

【0017】本発明方法において、出発原料として用いられる前記式(I)で表わされる化合物としては、Xが 臭素原子であるものを好ましいものとして挙げることが できる。 【0018】また、前記式 (II) で表わされる化合物は、例えば入手容易な (L) ーリンゴ酸より以下のように誘導できる (参考文献; A. I. Meyers, J. Org. Che m., 51, 5111 (1986))。

[0019]

[化8]



【0020】前記式(1)において、R1は水素原子、 トリ(低級アルキル)シリル基、アリールジ(低級アル キル)シリル基、ジアリール低級アルキルシリル基、ま 20 たはトリアリールシリル基を表わすが、これら置換シリ ル基における低級アルキル基としては、例えばメチル 基、エチル基、nープロピル基、iープロピル基、nー プチル基、sープチル基、iープチル基、tープチル 基、ペンチル基、ヘキシル基等のC1~C6の直鎖状ま たは分岐状アルキル基を好ましいものとして挙げること ができる。またアリール基としては、例えばフェニル 基、pートリル基等のC。~Cioのアリール基を好まし く挙げることができる。

【0021】かかる霞換シリル基としては、例えばトリ メチルシリル基、トリエチルシリル基、トリプロピルシ リル基、tープチルジメチルシリル基(TBDMS)、 tープチルジフェニルシリル基(TBDPS) 等を好ま しく挙げることができるが、R1としては、水素原子、 トリエチルシリル基を特に好ましいものとして挙げるこ とができる。

【0022】また前紀式(II) において、R²、R³は 同一もしくは異なって、水業原子、トリ(低級アルキ ル) シリル基、アリールジ(低級アルキル) シリル基、 ジアリール低級アルキルシリル基、またはトリアリール 40 シリル基を表わすが、これら置換シリル基の具体例は、 上記R¹ における曖換シリル基と同じである。これらの なかでもR²、R³については、同一もしくは異なっ て、トリメチルシリル基、 t ープチルジメチルシリル 基、ナープチルジフェニルシリル基であるもの、なかで もR² およびR³ が t ープチルジメチルシリル基である ものを好ましいものとして挙げることができる。

【0023】本発明の製造法においては、前記式(1) で表わされる化合物と前記式(II)で表わされる化合物 とをパラジウム触媒の存在下に反応せしめるが、パラジ 50 N, Nージメチルホルムアミド、アセトニトリル等の水

ウム触媒とは、例えば0価または2価の有機パラジウム 化合物および三畳換リン化合物(モル比1:1~1: 8)を挙げることができる。そのような有機パラジウム 化合物としては、例えばテトラキス(トリフェニルホス フィン) パラジウム (Pd (Phs P),)、酢酸パラ ジウム(Pd2 (OAc)2)、トリス(ジベンジリデ ンアセトン) パラジウム (Pd2 (dba);)、およ びパラジウムπアリルコンプレックス([PdCl(η * - C。 H。)] 2) などを挙げることができる。ま た、三間換リン化合物としては、例えばトリフェニルホ スフィン (Phs P)、トリプチルホスフィン (Bus P) を挙げることができる。これらのなかでもパラジウ 30 ム触媒としては、酢酸パラジウム/トリフェニルホスフ ィン、トリス (ジベンジリデンアセトン) ジパラジウム **/トリフェニルホスフィン、パラジウムπアリルコンプ** レックス/トリフェニルホスフィン(1:1~1:8) を挙げることができる。

【0024】本発明の製造法において、前記式(1)で 表わされる化合物と、前記式(II)で表わされる化合物 とは理論的には等モル反応を行うが、反応を確実に完結 させるためにどちらか一方、普通は入手容易な方を小過 剰用いることが望ましい。

【0025】本発明の製造法において用いられるパラジ ウム触媒は、前記式(1)で表わされる化合物に対して 1~100モル%、好ましくは5~30モル%の範囲で 使用される。また、本発明の製造法において三置換リン 化合物を用いる場合は、活性なパラジウムを生成するた めに、通常有機パラジウム触媒に対して1~4当量用い られる。

【0026】本発明の製造法において用いられる有機溶 媒としては、ヘキサン、トルエン等の炭化水素系溶媒、 テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル系溶媒、

溶性溶媒、またはこれらの混合溶媒などがあげられ、いずれも十分に脱気ののち使用することが重要である。

【0027】反応温度は、室温~溶媒の沸点の範囲が採用される。反応時間は用いる反応溶媒および反応温度により異なり、通常、海層クロマトグラフィーなどの分析手段を用いて前配式(I)で表わされる化合物、あるいは前記式(II)で表わされる化合物のいずれかが消失するまで実施する。

【0028】本発明においては、パラジウム触媒に加えて、生成するハロゲン化水素を捕捉するために、例えば 10トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン等の塩基の存在下に反応せしめることが好ましい。かかる塩基の量としては削記式(I)で表わされる化合物に対して1当量以上が好ましく、溶媒と兼用することもできる。

【0029】かくして前記式(III)で表わされる目的とする 1α , 24 — ジヒドロキシー 22 (E) — デヒドロビタミンD。またはその誘導体を得ることができるが、これはさらなる反応によりビタミンD誘導体の中間体となりうる。また本発明の製造法において、前記式(III)で表わされる化合物を医薬品として利用する場合は、脱保護反応せしめて R^1 ないし R^2 の保護基が水素原子に置換された 1α , 24 — ジヒドロキシー 22 (E) — デヒドロビタミンD。またはその誘導体を得ることができる。

【0030】かかる脱保護反応は、従来公知の方法(例えば、Calverley、M.J., Tetrahedron、20,4609~4619、1987)に準じて行なうことができ、その場合の脱保護剤としては例えばテトラブチルアンモニウムフルオリド、ピリジニウムpートルエンスルホネート等を挙げることができる。

【0031】本発明の製造法の目的物である前配式(III)で扱わされる化合物において、 R^1 、 R^2 、および R^3 の定義は、前配式(I)または(II)におけるそれ ぞれの定義と同じであるが、これらのなかでも R^1 、 R^2 、および R^3 が水素原子であるもの、 R^1 がトリエチルシリル基であって、 R^2 および R^3 が t ープチルジメチルシリル基であるものを好ましいものとして挙げることができる。

【0032】本発明の製造法において、R'、R'、R'、R'、X、およびパラジウム触媒の好ましい組み合せとしては、前記式(I) または(II) において、Xが臭素原子であり、R'が水素原子であり、R'、R'がtープチルジメチルシリル基であって、パラジウム触媒がトリス(ジベンジリデンアセトン)パラジウム/トリフェニルホスフィンであるものを挙げることができる。なお、

この好適例において、生成するハロゲン化水素を捕捉するために加える塩基としては、トリエチルアミンを好ま しいものとして挙げることができる。

[0033]

【実施例】以下、参考例、実施例によって本発明をさら に具体的に説明する。

【0034】 [参考例1] 【0035】

[化9]

[0036] Mg (3. 2g, 133mmol) をTH F(50ml)に懸濁させ、ヨウ素の小片を加えた後に シクロプロピルプロマイド (4.8ml、56.7mm ○1)を55℃で滴下し、1時間攪拌した。この溶液4 0mlを(4R)-4-[(4S, 7aS)-4-ベン ゾイルオキシー7aーメチルインデンー1ーイル]-2 ーペンテナール (1) (4.00g、1.16mmo 1) のTHF溶液 (50m1) に-20℃で滴下し、1 時間攪拌した。反応終了後、飽和塩化アンモニウム溶液 (225ml) を加え、酢酸エチル (250m1×2) で抽出した。有機層は飽和食塩水(225m1)で洗浄 し、無水硫酸マグネシウム上で乾燥後、濾過、濃縮し、 粗生成物を得た。この粗生成物をシリカゲル (200 g) を用い、ヘキサン: 酢酸エチル(30:1→10: 1) でカラム精製することにより目的物である(4 R) -4-[(4S, 7aS)-4-ペンゾイルオキシー7 aーメチルインデンー1ーイル]-1-シクロプロピル -2-ペンテン-1-オール (2) (4. 45g、1. 15mmol、99%)を得た。

[0037] H NMR (CDCl3, ppm) δ ; 0. 15~0. 60 (4H, m), 1. 05 (3H, J =6Hz), 1. 08 (3H, s), 1. 10~2. 2 0 (14H, m), 3. 35~3. 50 (1H, m), 5. 35~5. 45 (1H, m), 5. 45~5. 60 (2H, m), 7. 40~7. 60 (3H, m), 8. 00~8. 10 (2H, m)

[参考例2]

[0038]

【化10】

OCOPh (2)

[0039] (4R) -4 - [(4S, 7aS) -4 -ベンゾイルオキシー? aーメチルインデンー1ーイル] -1-シクロプロピル-2-ペンテン-1-オール (2) (4. 45g、1. 15mmol)、イミダゾー ル (4. 46g、69mmol)、tープチルジメチル シリルクロライド (4. 37g、29mmol)、DM F (50ml) を混合し、50℃で1時間攪拌した。放 冷後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液(250ml)を 加え、酢酸エチル (250m1×2) で抽出した。有機 層は飽和食塩水(250m1×2)で洗浄し、無水硫酸 マグネシウム上で乾燥後、濾過、濃縮し、粗生成物を得 た。この粗生成物をシリカゲル (200g) を用い、へ キサン:酢酸エチル(40:1)でカラム精製すること により目的物である (4R) -4- [(4S, 7aS) -4-ペンゾイルオキシー7a-メチルインデン-1-イル] -1-(t-プチルジメチルシリルオキシ) -1 ーシクロプロピルー2ーペンテン(3)(4.95g、 10.12mmol、88%) を得た。

[0040] ¹H NMR (CDC1₃, ppm) δ ; 0.01 (3H, s), 0.04 (3H, s), 0.1 $5\sim0$.45 (4H, m), 0.89 (9H, s), 1.04 (3H, d, J=6Hz), 1.08 (3H, s), 1.10~2.15 (14H, m), 3.55~3.65 (1H, m), 5.30~5.50 (3H, m), 7.30~7.50 (3H, m), 8.00~8.10 (2H, m)

[参考例3]

[0041]

【化11】

OSIMe₂'Bu
OSIMe₂'Bu
OCOPh
OH
(3)
OSIMe₂'Bu
*
OSIMe₂'Bu

OH
(4)
OSIMe₂'Bu

OSIMe₂'Bu
OCOPh
(3)

*[0042](4R)-4-[(4S, 7aS)-4-ペンゾイルオキシー7a―メチルインデンー1―イル] -1-(t-プチルジメチルシリルオキシ)-1-シク 5mmol)をトルエン(130ml)に溶解し、-7 8℃で水素化ジイソプチルアルミニウムの1.0 Mへキ サン溶液 (28m1、28.0mmol) を滴下し、1 時間提拌した。反応終了後、2N塩酸(200ml)を 加え、酢酸エチル(200m1×2)で抽出した。有機 層は、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液(20ml)、飽 和食塩水(20m1)で順次洗浄し、無水硫酸マグネシ ウム上で乾燥後、濾過、濃縮し、粗生成物を得た。この 粗生成物をシリカゲル(100g)を用い、ヘキサン: 酢酸エチル (50:1→20:1) でカラム精製するこ とにより目的物である (4R) -4-[(4S, 7a) S) -4-ヒドロキシー?a-メチルインデンー1-イ ル] -1-(t-プチルジメチルシリルオキシ)-1-シクロプロピルー2ーペンテン(4)(2.30g、 5.86mmol、86%) を得た。

10

[0043] 'H NMR (CDC13, ppm) δ ; 0.01 (3H, s), 0.03 (3H, s), 0.1 5~0.45 (4H, m), 0.88 (9H, s), 0.95 (3H, s), 1.00 (3H, d, J=6H 30 z), 1.05~2.15 (14H, m), 3.55~ 3.65 (1H, m), 4.05~4.10 (1H, m), 5.25~5.45 (2H, m)

[参考例4]

[0044]

【化12】

【0045】 (4R)-4-[(4S, 7aS)-4- (t-プチルジメチルシリルオキシ)-1-シクロプロヒドロキシー<math>7a-メチルインデンー1-イル]-1- 50 ピルー2-ペンテン (4) (2.30g, 5.87mm)

し、租生成物を得た。シリカゲル(100g)を用い、ヘキサン:酢酸エチル($50:1\rightarrow 40:1$)で精製することにより目的物である(1S,1'E,3R,52,7E,20R)ー(9,10)ーセコー20ー[3'-シクロプロピルー3'-(t-ブチルジメチルシリルオキシ)プロパー1'-エニル]ー1,3-ビス(t-ブチルジメチルシリルオキシ)プレグナー5,7,10(19)ートリエン(8)(174mg、0.26mmo1、55%)を得た。

[0052] ¹H NMR (CDC1₃, ppm) δ ; 10 0. 04 (6H, s), 0. 15~0. 55 (4H, *

*m), 0. 53 (3H, s), 0. 87 (9H, s), 1. 05 (3H, d, J=6IIz), 1. 15~2. 8 5 (18II, m), 3. 35~3. 50 (1II, m), 4. 15~4. 25 (1H, m), 4. 30~4. 40 (1H, m), 4. 85~4. 90 (1II, m), 5. 15~5. 20 (2H, m), 5. 40~5. 55 (1H, m), 6. 02 (1H, d, J=12Hz), 6. 24 (1H, d, J=12Hz)

11

[実施例2] 【0053】

【化15】

[0054] (1S, 1'E, 3R, 5Z, 7E, 20 R) - (9, 10) -セコ-20- [3'-シクロプロ ピルー3´ー(tープチルジメチルシリルオキシ)プロ $(1)^{\prime}$ -エニル] -1, 3-ビス $(t-)^{\prime}$ チルジメチ ルシリルオキシ) プレグナー5, 7, 10 (19) ート リエン(8) (89mg, 0.139mmol)をTH F (2.5ml) に溶解し、1Mテトラプチルアンモニ ウムフルオライドのTHF溶液(1.5ml)を加え、 60℃で1時間攪拌した。放冷後、飽和炭酸水素ナトリ 30 ウム水溶液(10ml) を加え、酢酸エチル(20×2 ml) で抽出した。有機層は飽和食塩水 (20ml) で 洗浄し、無水硫酸マグネシウム上で乾燥後、濾過、濃縮 し、粗生成物を得た。シリカゲル(45g)を用い、へ キサン:酢酸エチル (2:1→1:20) でカラム精製 することにより目的物である(1S, 1'E, 3R, 5 Z, 7 E, 2 0 R) - (9, 1 0) - t = -20 -(3'ーシクロプロピルー3'ーヒドロキシプロパー 1'-エニル)-1, 3ージヒドロキシプレグナー5,

7, 10 (19) -トリエン (9) (48mg、0.1 14mmol、84%) を得た。

[0055] H NMR (CDC13, ppm) δ ; 0. 15~0. 55 (4H, m), 0. 57 (3H, s), 1. 05 (3H, d, J=6Hz), 1. 15~2. 90 (18H, m), 3. 35~3. 50 (1H, m), 4. 15~4. 30 (1H, m), 4. 35~4. 50 (1H, m), 4. 95~5. 00 (1H, m), 5. 30~5. 35 (2H, m), 5. 40~5. 55 (1H, m), 6. 02 (1H, d, J=12Hz), 6. 38 (1H, d, J=12Hz)

[0056]

【発明の効果】以上説明したように、入手容易な原料より出発できる本発明の製造法により、医薬品としての有用性を有する 1α , 24 ージヒドロキシー 22 (E) ーデヒドロピタミンD。およびその誘導体の効率的な合成が可能となる。

o 1) のジクロロメタン溶液 (100m1) に、氷冷 下、ピリジニウムジクロメート(6.62g、17.6 mmol)を加え、室温で16時間攪拌した。反応終了 後3cm厚さのシリカゲルを通し、ヘキサン:酢酸エチ ル(4:1)で洗浄し、濾液を濃縮し、粗生成物を得 た。この粗生成物をシリカゲル(30g)を用い、ヘキ サン: 酢酸エチル (40:1→30:1) でカラム精製 することにより目的物である(4R)-4-[(7a ロプロピルー2ーペンテン(5)(2.01g、5.1 5mmol、88%) を得た。

[0046] 'H NMR (CDC1₈, ppm) δ ; 0. 02 (3H, s), 0. 04 (3H, s), 0. 1 $5 \sim 0.50 (4 H, m), 0.67 (3 H, s)$ 0. 89 (9H, s), 1. 08 (3H, d, J=6Hz), 1. $15\sim2$. 55 (14H, m), 3. $55\sim$ 3. 70 (1 H, m), 5. $25 \sim 5$. 50 (2 H, m)

[参考例5]

[0047]

【化13】

【0048】プロモメチルトリフェニルホスホニウムブ 30 ロミド(12.0g、27.5mmol)をTHF(7 0ml) に懸濁させ、1M NaN (TMS) 2のTH F溶液 (27ml、27mmol) を-60℃で滴下 *

* し、1 時間撹拌した。この溶液に(4R)-4-[(7 aS) - 7a-メチル-4-オキソインデン-1-イ $[\mu]$ [-1-(t-7) [-1] [-1] [-1] [-1]シクロプロピルー2ーペンテン(5)(1.07g、 2. 74mmol) のTHF溶液(5ml)を滴下し、 -30℃で30分間、0℃で30分間、室温で30分間 攪拌した。反応終了後3cm厚さのシリカゲルを通し、 ヘキサン:酢酸エチル(9:1)で洗浄し、濾液を濃縮 することにより粗生成物を得た。この粗生成物をシリカ -1-(t-プチルジメチルシリルオキシ) -1-シク 10 ゲル(100g) を用い、ヘキサン: エーテル(40:1→15:1)で高極性成分を除いたのち、全量THF(5 ml) に溶解し、1 Mテトラプチルアンモニウムフ ルオライドのTHF溶液 (5 m l) を加え、60℃で 1. 5時間攪拌した。放冷後、水(50m1)を加え、 酢酸エチル (50ml) で抽出した。有機層は飽和食塩 水(50ml)で洗浄し、無水硫酸マグネシウム上で乾 燥後、濾過、濃縮し、粗生成物を得た。この粗生成物を シリカゲル (40g) を用い、ヘキサン:酢酸エチル (30:1→5:1) で精製することにより目的物であ 20 る (4R) -4-[(7aS), (4E) -4-プロモ メチレン-7 a-メチルインデン-1-イル] -1-シ クロプロピルー2ーペンテンー1ーオール(6)(24

12

[0049] ¹H NMR (CDC1₃, ppm) δ; 0. $15 \sim 0$. 55 (4 H, m), 0. 58 (3 H, m)s), 1. 03 (3H, d, J=6Hz), 1. 15~ 2. 15 (14H, m), 2. $75\sim2$. 95 (1H, m), 3. $55\sim3$. 70 (1 H, m), 5. $35\sim$ 5. 60 (2H, m), 5. 60 \sim 5. 65 (1H,

1mg、0.68mmol、25%) を得た。

[実施例1]

[0050]

【化14】

【0051】トリフェニルホスフィン(143mg、 0.55mmol)、トリス(ジベンジリデンアセト ン) ジパラジウム CHC 1s 付加物 (54 mg、0.0 5 mm o 1) をトルエンートリエチルアミン (1:1. 6ml) に懸濁させ、室温で30分間攪拌した。 (4 R) -4-[(7aS), (4E)-4-プロモメチレ

ロピルー2ーペンテンー1ーオール(6)(178m g、0.50mmol)と3(S),5(R)ーピス (tープチルジメチルシリルオキシ) -1-オクテン-7ーイン(7) (297mg、0.81mmol)のト ルエンートリエチルアミン溶液(1:1.2ml)を加 え、120℃で2時間攪拌した。反応終了後2cm厚さ ンー 7 a ーメチルインデンー 1 ー1 ー1 ーシクロプ 50 のシリカゲルを通し、酢酸エチルで洗浄し、濾液を濃縮